99日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 關 特 許 公 報 (A) 平2-5063

@Int.Cl.5

識別配号

庁内盛理番号

個公開 平成2年(1990)1月9日

G 03 F 7/20 H 01 L 21/027 6906-2H

7376-5F 7376-5F

7376-5F

H 01 L 21/30

3 0 1 G 3 1 1 S 3 3 1 S

審査請求 未請求 請求項の数 19 (全8頁)

創特 顧 平1-38513

②出 願 平1(1989)2月20日

優先権主張

図1988年2月19日図米園(US)図157755

個発 明 者

デイピッド・エイチ・

アメリカ合衆国コネチカツト・ノーウオーク・オークウツ

ド・アヴエニュー 59

⑦出 顋 人 ザ・パーキン・エルマ

ー・コーポレイション

アメリカ合衆国コネチカット・ノーウオーク・メイン・ア

ヴエニュー 761

個代 理 人 弁理士 矢野 敏雄

トレイシイ

明 細 種

- 発明の名称
 解光制御装置
- 2 特許請求の範囲
 - 1. ペルス化された光の原と、

前記パルス化された光の源によつて発せられる光を可変的に被袞させるために、前記パルス化された光の源と露光されるべき装置との間に設けられた可変被袞装置と、被袞された光パルスの寫光量をモニターするために、前記可変被袞装置と露光されるべき装置との間に設けられた紹光量モニター装置と、

- 2. 前記パルス化された光の源がX線源であるような、特許請求の範囲第1項記録の露光制御装置。
- 3. 前記ペルス化された光の原がプラズマ暗体 XUV原であるような、特許請求の範囲第1項 記載の露光制御装置。
- 4. 前記パルス化された光の頭がレーザーであるような、特許額求の範囲第1項記数の爆光 制御装置。
- 5. 前記レーザーがエキシマレーザーであるような、特許請求の範囲第4項記載の露光制御
- 6. 前記レーザーが自由電子レーザーであるような、特許請求の範囲第4項記載の観光制御 装置。
- 前記レーザーが周波数てい倍型レーザーで あるような、特許請求の範囲第4項記載の録 光制御装置。
- 8. 前記可変被發裝儲は、大被發量から小被發 量までの可動形連続被發勾配範囲を有してい

るよりな、特許期求の範囲第1項記載の露光 制御装置。

9. 前記可変放疫装置は、

ホイールとい

前記ホイール上に環状に、前もつて決められ た距離だけ確されて設けられた複数の個別域 奔袋と、

前配ホイールを回転させるための装置と、 そして、前配ホイールの角度位置を検出する ための装置とを含むような、特許請求の範囲 第1項記載の露光制御装置。

- 10. 前配複数の波姿器のそれぞれが、異なる波 変量を持つような、特許請求の範囲第9項記 数の図光制御装置。
- 11. 前記複数の被疫器のそれぞれが、減疫量に おいて対数ステップで異なっているような、 特許請求の範囲第10項記載の露光制御装置。
- 12 前記複数の波袞器が、非波袞部分によつて グループに分けられているような、特許請求 の範囲第9項記載の露光制御装置。

(3)

特許請求の範囲第16項記載の陽光制御装置。 18. 前記制御装置がさらに、前記パルス化された光の原によつて発せられた、放接された光パルスの累積解光量を維持するために、前記 陽光量モニター装置に配属された累積量装置と、

前もつて決められた露光許容値内に収まるように、次の露光量に関して必要とされる放致 量を計算するために、前記累積量装置に配因 された露光量計算装置と、

的記録光盤計算整置によって計算された被表の程度に最も接近するよう、前記可変被接接 置から被衰量を選択するための選択装置と、 前記ペルス化された光の源によつて発せられ た光の通路内に、前記可変被衰装置から選択 された被衰量を移動させるために、前記可変 被衰衰置かよび前記選択装置に配属されてい る被容移動装置と、

そして、前記パルス化された光の凝からの光 のパルスを可制御的に刺激(誘導放出)する

- 13. 前記グループのそれぞれが同じできるような、特許請求の範囲第12項記載の露光制御鉄圏。
- 14. 前記解光母モニター装置は、

ピームスプリッターと、

ビーを検出器とを有しているような、特許額 水の範囲第1項配載の露光制御装置。

- 15. さらに、前記ペルス化された光の源によつ て発せられる光の通路中に位置決めされた固 定滅衰器を有するような、特許請求の範囲第 1 項記載の露光制御装價。
- 16. 前記制御装置がさらに、波変させられた後の、前記ペルス化された光の源によつて供給された累積露光量を決めるための装置を有しているような、特許請求の範囲第1項記載の 露光制御装置。
- 17. 前記制御装置がさらに、前記パルス化された光の顔の最新の性能を基にした、パルス化された光の顔のエネルギー分配関数を繰り返して計算するための装置を有しているような、

(4)

ためのパルス刺激(誘導放出)装置とを有しているような、特許請求の範囲第1項配数の 露光制御装置。

19. 写真平版(フォトリングラフイ)において、用いられる露光制御装置において、

各ペルスにおける露光量が変動する、光の多 真霧光量を発することができる、ペルス化さ れたレーザー光線と、

٤,

前記ピームスプリッターによつて供給された 多重露光量の部分の通路内に位置決めされた 検出器と、

被変された多重爆光量によつて生ずる累積器 光量を測定するために前配検出器に結合した 累積量装置と、

前記パルス化されたレーザー光原によつて発せられた、以前の露光母の数のパルスチネルギー分配を審殺するための審殺装置と、

前もつて決められた露光許容値内に収まるよ りに次回の解光母のために必要な被疫母を計算するために、前記果欲母装置かよび前記客 教装置に配属された露光母計算装置と、

前記録光量計算装置によつて計算された波接の程度に最も接近している、前記複数の波接器から1つの波度器を選択するための選択装置と、

前記ペルス化されたレーザー光源から発せられた光の通路内に波変器を位置決めするため

(7)

ス間のエネルギー変動を有している。このパルスととの変動は正確な解光を難しいものとしている。

発光毎の平均エネルギーはその都度、そして別の製因によつて変動するため、パルス化された類は付加的にやつかいなものとなつている。とれは正確な露光を維持することを難しくしている。加えて、正確な露光は、既に不正確な露光に寄与している多数回の発光を必要としない。こうして、パルス化された光顔を使う時には、正確な露光を維持するととには多くの問題が存在している。

露光量を制御するために用いられる普通の技術は、光感応表面の露光に必要な、ショット回数または光ペルスの数を増加させることである。 多数のショットを用いれば、各ショットの変動を、適当な露光を維持するのに限界的でないように見做すことができる。しかし、発光回数の増加は露光に要する時間を増加させ、また、多くの場合にペルス化された光顔をかなり越森さ 代、前記選択装置をよび前記モーター化配属 されているモーター制御装置と、

そして、前記ペルス化されたレーザー光源からの光のペルスを刺激するためのレーザーショット刺激 (誘導放出)装置とを有することを特徴とする際光制御装置。

3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、全体的には写真器版(フォトリソ グラフィ)における正確な露光制御に関するものであり、さらに特定化するならば、雑音の多いペルス光顔が用いられる時の腐光制御を最適化することに関するものである。

従来技術

写真平版(フォトリングラフイ)は、プリントー非プリント表面上にプリントするために写真によつて作成された像を用いる石版(リトグラフィー)技術である。との技術にはパルス化された光顔が光感応表面を解光するのに用いられる。標準的には、パルス化された光顔はパル

(8)

せることが必要となつている。露光のために必要なショット回数の増加は、露光を許容限界内に制御することはできるが、しかし極めて非能率的なことである。

パルス化された光原の平均パルスエネルギーを制御して、その光量が解光のために必要値、 盤の正確な約数ないし分数(何分の1)の放在の Submultiple)となるような試みもされたような この技術は、少ノイズの、またはパルス間 ルギー 変動が小さい、パルス化されたエネギー 一次を収とする。少ノイズのパルス化 正確 第光を得るために要するショット回数はまだ多く必要である。

前述の技術は、写真平版におけるパルス化された光源の使用を大幅に増加させ、そしてまた 解光を実現するのに、いくらかの制御が可能と はなつたが、それらは非能率的な装置であることを明らかにしてきた。納得できる正確な解光 を得るためには、時間がなかり、そして普通、 ショットの回数で測られる、*パルス*源の身命を ・短題させる。

発明の目的

本発明の目的ないし課題とするところは上述 の従来技術の欠点を除去することにあり、 それ で、最少のショット回数による正確な解光を提 供することにある。

ノイズのある光パルス源をも許容する解光装 盤を提供することが本発明の別の目的である。

過露光の可能性を最小にして、光ペルス当り の最大寄与を提供、実現することが本発明のさ ちに別の目的である。

発明の解成

本発明は、パルス化された光顔を用いる写真 平版装置において正確に制御された露光を実施 するための装置に関するものである。パルス化 された光顔は標準的にはパルス化されたレーザ ーである。とのパルス化された光は、露光され るべき装置が照射される以前に光パルスを制御 的に被変させる可変アッテネーターを通過する。

01)

ヤークのタイミングによって制御されることが 本発明の別の特徴点である。

それらの、そして別の目的、利点および特長 は以下のさらに詳細な説明によつて明らかとな るであろう。

実施例

第1図は本発明を図示したものである。第1 図から知られるように、パルス化された光の源 10は、必要とされる時に光のパルスまで、コットを発光する。パルス化された光の源倍形を、コットを発光する。パルスとののは、エキンで、周波をでして、のいいでは、アットである。光源は、アッテネーター20を通過する。可なアットを、大のパルスまたはショットを、大のパルスまたは、アッテネーター20な、光のパルスまたは、アッテネーター20な、光のパルスまたはショットを、大のパルスまたは、アットを、変アッテネーター20な、光のパルスまたは、音ースアットを、型の材料であつてもよい。例えば、音ースアットを、型の材料であつてもよい。例えば、音ースアットを、型の材料であつてもよい。例えば、音ースアットを、型の材料であって、部分的に伝達するメットを、 光パルスの1部は、その影響を決めるために露 光量モニターによつて測定される。可寒で ネーターとパルス化された光源に接続なアでいる の問題は、露光母モニターからの情報をない る、露光母モニターからの情報をない なった。 からの要なない。 からの表は、最大のないので、 な変量を決定する。 の総量を決定するのに、 た源のパルス間変励を の配象することができる。

パルス光線が長寿命となることが本発明の利 点である。

光源を制御するのに、簡単な電源を利用する ことができるのが、本発明の別の利点である。 総都光時間が短縮され、結果として接煙のス ループットが向上することが本発明のさらに別

の利点である。

イルス化された光源が制御可能な形で可変できる波袞量を持つことが本発明の特徴点である。 光源が、一定の角速度を持つ、回転形アッテ オーションホイールの位置に回達してデイスチ

02

ユと貫通された板、部分的に伝達するまたは部 分的に反射する光学コーテイングまたは喪面、 高吸収光学材料、および移動プレードまたはシ ヤッターのような幾何学的装置とを含む電気-光学変調器であつてもよい。誘電フイルムのよ りな光学的コーテイングの場合には、伝道底の 変化は、固定された案子を交換するか、または 伝達勾配を持つ、ペルス化された光を横切る器 子を移動させると同様、蔵森器券子を上下させ るととによつて得ることができる。これらすべ ての場合に、段階的な譲渡盤制御、または連続 的な可変制御のいずれもが可能である。段階的 波袞は、放袞の個別インターバルによつてアッ テネーター20の部分を変化させることによつ て得られる。とれら個別の被袞インターパルは、 等間隔にも、対数的にも、あるいは特定用途に 適合するあらゆる壁とすることも可能である。

光ペルスが可変アンテネーター20を通過すると、光ペルスは露光量モニター30に入る。 露光量モニター30は必要以上の光ペルスの伝 逆を感覚させることはない。 解光母モニター 3 0は可変アンテネーター 2 0を出て解光装置 4 0に破される母を検出する。解光装置 4 0に伝達される母を表わす値は、解光母モニター 3 0 によつて制御器 5 0に伝えられる。

露光装置40は一般的な現象のためのフォトタンストコートされた遊板上のマスクまたはレチクルの像の転写、または直接的なフォトエッチング、フォトアプレーションまたはフォトアポンション処理の種々の変形に用いられている 露光装置によつて作られるイメーツパターンの 転写のような、数々のイメーツ転写装置のうち の、どの1つであつてもよい。

制御器50は、ペルス化された光の顔10、 可変アッテネーター20、 および歴光盤モニター30と交信(情報のやりとり)する。 制御器50は歴光量モニター30から受けた情報を用いて、 可変アッテネーター20とパルス化された光の顔10との共同動作を制御して、 露光装置40に渡される露光を最適化させる。 基本的

05)

に)可変アッテネーターを制御するためのデイ ツタル出力、そして可変アッテネーターを制御 するためのクロック(付加的に)、そして他の 良く知られた回路の間でのクロックまたは発級 器と共に、マイクロプロセッサー(インテル8 0286のような)を含むことができる。

制御器は種々の機能を実行するために構成される、またはプログラムされることのできる。IBM PCATマイクロョンピューターのような、マイクロコンピューターの形をとることも出てった。内蔵しているか、または簡単によりまるとのでするとしてもない。これを明まるのではない。これを明まるとのショットを平均して、種とのショットを平均して、種とのショットを平均して、種とのショットを平均して、種とのショットを平均して、種として、世界ののではなり、

連続的なペース上で光顔(およびそのパルスエ

には、制御器は可変アッテオーター20で利用できる最小の放弃量、しかも属光度が許容値を越えることによつて過解光の結果とならない可能性の高い越衰量、を選択するのである。制御器50は、現在条件下におけるペルス化された光の面の、実際の越衰されていないパルスエネルギー分配をも考慮に入れる。これは、解光量モニター30によつて受け取られた情報から制御器50によつて連続的にモニターされることが可能である。

制御器 5 0 は極々の良く知られた回路によつ て構成することができる。例えば、制御器 5 0 は、数値プロセンサー(インテル 8 0 2 8 7 の ような)、プログラムメモリー、データメモリー、パルスエネルギーモター 3 0 から ファー クの入力のためのアナログーディンタルコント クター(アナログデバイス 7 7 4 1 2 ピット ADC のような)、可変アンテネーター 2 0 の位 置をモニターするためのディンタル入力、パルス 3 1 0 を作動させるための、そして(付加的

(16)

ネルギー分配関数)のペルスエネルギー出力を 御定し、更新して、それらを蓄積し;

望ましい露光量、アッテネーター校正、および 審徴されているペルスエネルギー分配関数デー タを基に露光シーケンスを計画し;

パルス化された家の各ショントによつて露光装置に実際に渡された露光エネルギーを測定し; 露光シーケンスの引き続く各ショットの累積露 光実施を計算して、書積し;

界積値と、望ましい合計解光量とを比較し; 露光シーケンスにおける次の光源に対する譲ま しい課章量を選択し;

適切な被疫量を調節または選択するために、モ ーターまたは別の装置を制御し;

超ましい被賽量を得るために、パルス化された 原を作用させる正確な時間を決め、そして望ま しい時間(センサー28からのアッテネーター インデックス情報を配慮して)作用命令を発し; そして、仕様化された(特定)許容範囲内で、 累積露光がターケット露光に達した時に最終的 **に国光シーケンスを終了させる。**

冨光許容値を維持しをがら、本発明がどのよ りにショット回数を放らすかの簡単な例を以下 に考慮する。ペルス化された光原は、放棄され ていない平均発光量fで動作し、装置に関する 望ましい露光量は、 f よりもいくらか大きい値 である。はルス化された光顔はノイズが多く、 そしてパルス間のエネルギー変動は高くて 1.1 fであり、また低くて 0.9 f である。制御器 5 0は、露光量モニター30が累積露光をモニタ ーしている間に、放疫されていないショットま たはセルスを供給し始める。次に制御器5.0は、 **残りの露光量が1.1 f よりも少なくなつた時に** ペルス化された光の閖10の作動を停止させる。 さらに、制御器50は可変アッテネーターを位 置決めして、パルス化された光の顔10がパル スを供給する前に、それが残りの露光によつて 分割された111の伝送値を持つようにさせる。 露光実施モニター30は最終のパルスに関する 情報を制御器50に送る。新しい、残りの爆光

19

. 22を、個別のアッテネーター29がパルス化 された光の顔10によつて発生された光パルス の路中に選択的に位置取らせるととができる。 ホール26はホイール22の周辺位置に沿つて 設けられ、センサー28がその位置を検出でき るようになつている。センサー28は、光発散 器-検出器対のような、ホール26の位置を検 出することのできる、あらゆる型式のセンサー であることが可能である。次にセンサー28は、 ホイール22の角度位置を制御器50に伝える。 すると制御器50は、選択されたアッテネータ - 29の1つが光ペルスの路中に位置した時に、 パルス化された光の原に、パルスを発生させる。 第2図ではまた、露光量モニター30を見る ことができる。露光量モニター30は、ピーム スプリッター32と検出器34を有している。 ピームスプリッター32は光ペルスの小部分を 検出器34の方向に向け、その態定の光光ルス のエネルギーまたは露光量を計量させる。理想 的には、露光量モニター30は露光装置40に

船が計算されて、そして制御器50がパルス化 された光の頭10匹、別のペルスを供給するよ 5 命ずる前に新しい、残りの解光母で分割され た1.1fの値に再び調節される。とのシーケン スは、総解光量が仕様化された許容範囲内に入 るまで繰り返される。この実施例では、プラス またはマイナス0.5万の許容値は、望まれた、 引き続くいかなる非成衰露光のほとんど3回の 放疫されたショットによつて得ることができる。 各付加的ショットは、強さの程度によつて解光 稍皮を改善させることができる。前述の例は、 連続的な可変アッテネーターが用いられるとと を前提としていたが、段階的なアッテネーター が用いられるならば、同じ露光精度に達するた めにはいくらか多めのショットまたはパルスの 数が必要とされる。

第2図においては、本発明の別の実施例が図示されている。第2図では、可変アッテネーター20は、モーター24に取付けられたホイール22を有している。モーター24はホイール

(20

供給される露光量に影響を与えることはない。 どんな場合でも、エネルギー量モニターが露光 装置 4 0 に供給される露光量に伝えた小さな影響は、制御器 5 0 において補償することができる。

固定されたアッテネーター60もまた、第2 図に示されており、これはペルス化された光のの10が、露光装置40によつて必要とされるよりも大きな露光盤を持つ光のペルスを発する時に用いられる。アッテネーター60にも発出した光ペルスの路において、望まとなるであるのに多数の光ペルスが必要となる。アットを設定しまって、最小のショット数では、最小のショット数では、最小のショット数では、最小のショット数では、最小のできるより、位置決めされる。

第3図は、第2図で示された多数の個別段階 フッテオーターホイール22K代替することの できるホイールアッテネーターの型式を図示し たものである。第3図に示した速銃形アッテネ ーター70は、部分72における高級致かにおか72における高級のではないには、おりてもにはないでで、からはないでは、のでは、というないでは、では、というないでは、では、というないでは、では、というないでは、では、というないでは、というないでは、といって、というないできる。

第4図は、第2図に示したホイール22の代わりに用いるととのできる別のアンオーターホイールを同じたとのできる。第4図はイールを同じたといる。とのホイールのできる。第4図はイールのできる。では、それでいる。アンテオーターの設践サイクルを有している。アンテオーターの設定は最大のアンテオーターのできる。を持つている。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表部分ののできる。無線表面でいる。無線表面でいる。無線表面では、またがある。無線表面では、またがある。無線表面では、またがある。無線表面では、またがある。無線表面では、またがある。無線表面では、またがある。無線表面では、またがある。無線表面では、第2回に、またがある。無線表面では、第2回に、またがある。無線表面では、第2回に、第2回に、またがある。

23

発明の効果

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明を示すプロック図であり、第2図は本発明の実施例の絵画的な説明図であり、第3図は本発明の1つの実施例に用いられる被表ホイールの正面からの立面図であり、第4図は本発明の別の実施例に用いられる別の被意ホイールの正面からの立面図である。

10…パルス化された光顔、20…可変被疫器、22…ホイール、24…モーター、26…ホール、28…センサー、29…滅疫器、30…露光量モニター、32…スプリッター、34…検出器、40…解光接置、50…制御器、60…固定被疫器、70…波疫器、72,74…減疫器部分、80…ホイール、82~86…破疫器、88…無被疫部分。

代理人 弁理士 矢 野 敏



ル80上の波接サイタルと離れていて、そして 光パルスを波接させるととはない。ホイール8 0にかける多サイクルは、過度の制度のの 1の一が一発光の周期速度の10回転のは、ホイール80の1回転の間に少なる。 80は、ホイール80の1回転がでかったといった。 80は、ホイール80の1回転がでする。 80は、ホイール80の1回転がでする。 80は、ホイール80の1回転がでする。 80は、ホイール80の1回転がでする。 80は、ホイール80の1回転がでする。 80は、ホイール80の1回転ができる。 とのような数のアンテオをかった に関いることができるとは、 年間によった。 1の角度位置を次めるのに用いられる。

第3図をよび第4図のホイールアンテオーターが遮光の程度を変化させて描かれてはいても、 この遮光は用いられている特定周波数における 光ペルスの滅衰の程度を奏わすものであつて。 可視スペクトルで観察した時の表現ではない。

望ましい実施例が描かれ、別の実施例と共に 説明されたが、当業技術者にとつては本発明の 精神と範囲から離れることなく種々の変形が可 能であることは明らかであるう。

20





